

参加企業

(敬称略、順不同)

テイ・エス テック株式会社	TS TECH
三井金属鉱業株式会社	Mitsui Mining and Smelting Company, Limited
テルモ株式会社	Terumo Corporation
Arithmer株式会社	Arithmer Inc.
株式会社ユー・エス・イー	U S E
株式会社とめ研究所	TOME R&D Inc.
コニカミノルタ株式会社	KONICA MINOLTA, INC.
株式会社レゾナック	RESONAC
株式会社 日立製作所	Hitachi, Ltd.
日産自動車 株式会社	Nissan Motor Corporation
朝日インテック株式会社	ASAHI INTECC CO., LTD.
京セラ株式会社	KYOCERA CORPORATION
日本プロセス株式会社	Japan Process Development Co., Ltd.
国際ソフトウェア株式会社	Kokusai Software Co., Ltd.
株式会社知能情報システム	Chinou Jouhou Shisutemu Inc.
株式会社タダノ	TADANO LTD.
三菱マテリアル株式会社	MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION
総合警備保障株式会社	SOHGO SECURITY SERVICES CO.,LTD.
株式会社 東芝	Toshiba Corporation
(株)SCREENホールディングス	SCREEN Holdings
株式会社 生体分子計測研究所	Research Institute of Biomolecule Metrology Co., Ltd.
キオクシアエンジニアリング株式会社	KIOXIA Engineering Corporatin
(株)ニューフレアテクノロジー	NuFlare Technology Inc.
国立研究開発法人 産業技術総合研究所	National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
東京エレクトロングループ	Tokyo Electron Group
ナノブリッジ・セミコンダクター株式会社	NanoBridge semiconductor, Inc.